Best Available Copy



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2002003368 A

(43) Date of publication of application: 09.01.2002

(51) Int. CI

(22) Date of filing:

A61K 9/70

A61P 7/02

A61K 9/08. A61K 31/40, A61K 31/4025, A61K 31/445.

(21) Application number:

2000188784 23.06.2000

(71) Applicant: SAITAMA DAIICHI SEIYAKU KK

DAI ICHI SEIYAKU CO LTD

(72) Inventor:

KAWAMURA NAOHISA SUGIZAKI YOSHIKI

MIZU HIDEO

KORENAGA KAZUKO

(54) PHARMACEUTICAL PREPARATION FOR PERCUTANEOUS ABSORPTION OR **ABSORPTION THROUGH MUCOUS MEMBRANE**

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an administration device effective for an anticoagulant based on an aromatic amidine derivative.

SOLUTION: This pharmaceutical preparation for percutaneous absorption or absorption through mucous membrane includes a medicine such as (2 S)-2-[4-[(3S)-1-acetoimido-yl-3-pyrrolidinyl)oxy]phenyl]-3-(7amidino-2-naphthyl) propionic acid, or the like, in a device including (a) a support film, (b) a release control membrane, (c) heat adhesion parts connecting the support film to the release control membrane, (d) a storage vessel for storing a medicine-containing liquid, (e) a liquid spill preventing lid having a fringe part whole of which is overlapped with the heat adhesion parts on the inner most side and installed with a pressure-sensitive adhesive part on its whole pheripheral part to press seal the release control membrane, (f) a press connected part formed by pressing and sealing the liquid spill preventing lid and the release control membrane in an easily releasable manner, (g) a pressure-sensitive adhesive layer, and (h) a release film placed to cover the pressure sensitive adhesive layer, and (i) the press connected part is set to be broken in the case of removing the release film from the device.

COPYRIGHT: (C)2002,JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-3368

(P2002-3368A)

(43)公開日 平成14年1月9日(2002.1.9)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号		FΙ					テーマコード(参考)
A 6 1 K	9/70	405		A 6	1 K	9/70		405	4 C 0 7 6
	9/08					9/08			4 C 0 8 6
	31/40				3	31/40			
	31/4025				3	31/4025			
	31/445				3	31/445			
		:	審査請求	未請求	請求以	頁の数 9	OL	(全 15]	頁) 最終頁に続く
(21)出願番	}	特顧2000-188784(P2000-1	88784)	(71)	出願人	00017	4622		
	•					埼玉第	第一製薬	株式会社	
(22)出願日	平成12年6月23日(2000.6.23)					埼玉県	具春日部	市南栄町8	番地 1
				(71)	人颠出	00000	2831		
						第一	製薬株式	会社	
						東京	郭中央区	日本橋3丁	1 目 1 4 番 1 0 号
				(72)	発明者	川村	尚久		
						埼玉川	具春日部	市南栄町8	3番地1 埼玉第一
						製薬	朱式会社	内	
				(74)	代理人	10009	6219		
						弁理:	上 今村	正純	(外2名)
									最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 経皮吸収又は経粘膜吸収用の製剤

(57)【要約】 (修正有)

* な投与デバイス提供。

【課題】芳香族アミジン誘導体系血液凝固抑制剤の有効*

【解決手段】 下記の式 1:

$$R^{1}$$
 R^{2}
 R^{3}
 R^{2}
 R^{3}
 R^{2}
 R^{3}
 R^{2}
 R^{3}
 R^{2}
 R^{3}
 R^{4}
 R^{2}
 R^{3}
 R^{4}
 R^{4}

で表される(2S)-2-[4-[((3S)-1-アセトイミドイル-3-ピロリジニル)オキシ]フェニル]-3-(7-アミジノ-2-ナフチル)プロピオン酸等の薬剤を(a)支持体フィルム(b)放出制御膜(c)該支持体フィルムと該放出制御膜とを接続する熱癒着部(d)薬剤含有液の貯蔵槽(e)外縁部全体が最内側の該熱癒着部に重なり、放出制御膜に圧着密封するための感圧性粘着剤部がその周縁部全体に設けられた液漏れ防止蓋(f)

該液漏れ防止蓋と該放出制御膜とを容易に剥離可能な状態で圧着密封することにより形成された圧力接続部(g) 感圧性粘着剤層及び(h)該粘着剤層を覆うように配置された剥離フィルムを含み、かつ(i)該剥離フィルムを該投与デバイスから除去するときに該圧力接続部が破壊されることを特徴とする投与デバイス中に含む経皮又は経粘膜投与用の製剤。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 経皮的又は経粘膜的に薬剤を投与するた*

*めの製剤であって、下記の一般式(1): 【化1】

$$R^{1}$$
 R^{2} A X $(CH_{2})_{n}$ (1)

〔式中、R¹は水素原子又は低級アルコキシル基を示 し、R'は水素原子、低級アルキル基、低級アルコキシ ル基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、カル ボキシアルキル基又はアルコキシカルボニルアルキル基 を示し、R³は水素原子、カルボキシル基、アルコキシ カルボニル基、カルボキシアルキル基、アルコキシカル ボニルアルキル基、カルボキシアルコキシル基又はアル コキシカルボニルアルコキシル基を示し、R1は水素原 子、ハロゲン原子、アミノ基、シアノ基、ニトロ基、水 酸基、低級アルキル基又は低級アルコキシル基を示し、 nは0~4の数を示し、Aは1~2個のヒドロキシアル キル基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、カ 20 槽; ルボキシアルキル基若しくはアルコキシカルボニルアル キル基が置換していてもよい炭素数1~4のアルキレン 基又は

式:-B-N(R3)-

で表わされる基(式中、Bは低級アルキレン基又はカル ボニル基を示し、R'は水素原子又は式-D-W-R'で 表わされる基(式中、Dは式:-C(=Z)-で表わさ れる基(式中、乙は酸素原子又は硫黄原子を示す。)、 式:-CO-CO-で表わされる基、又はスルホニル基 を示し、Wは単結合又はNR'-で表わされる基(式 中、R'は水素原子、カルバモイル基、低級アルコキシ カルボニル基、モノー若しくはジー低級アルキルアミノ カルボニル基、低級アルキルスルホニル基、モノ-若し くはジー低級アルキルアミノチオカルボニル基、置換基 を有していてもよい低級アルキル基又は置換基を有して いてもよい低級アルカノイル基を示す。)を示し、R⁶ は水酸基、低級アルコキシル基、置換基を有していても よい低級アルキル基、置換基を有していてもよいアリー ル基又は置換基を有していてもよいヘテロアリール基を はカルボニル基を示し、Yは置換基を有していてもよい 飽和若しくは不飽和の5~6員の複素環式基若しくは環 状炭化水素基、置換基を有していてもよいアミノ基又は 置換基を有していてもよいアミノアルキル基を示し、 【化2】

で表わされる基は、インドリル、ベンゾフラニル、ベン ゾチエニル、ベンズイミダゾリル、ベンズオキサゾリ

ル、ベンゾチアゾリル、ナフチル、テトラヒドロナフチ 10 ル及びインダニルより選ばれる基を示す〕で表される化 合物及び生理学的に許容されるその塩、並びにそれらの 水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物 質を含む薬剤含有液が、下記の投与デバイス:

- (a)薬剤含有液に対して不透過性の支持体フィルム:
- (b)薬剤含有液が透過可能な放出制御膜;
- (c)該支持体フィルムと該放出制御膜とを接続するため の熱癒着部であって、複数の周回する熱癒着部:
- (d)該支持体フィルム、該放出制御膜、及び最内側の該 熱癒着部で形成され、薬剤含有液を貯蔵するための貯蔵
- (e) 該貯蔵槽からの該放出制御膜を通過した薬剤含有液 の拡散を防止するための液漏れ防止蓋であって、その外 縁が最内側の該熱癒着部の外縁よりも少なくとも内側と なり、かつその外縁部全体が最内側の該熱癒着部に重な るような形状を有し、該放出制御膜に対して該貯蔵槽と は逆側に配置されており、該放出制御膜に圧着密封する ための感圧性粘着剤部がその周縁部全体に設けられた液 漏れ防止蓋;
- (f)該液漏れ防止蓋と該放出制御膜とを容易に剥離可能 30 な状態で圧着密封することにより該液漏れ防止蓋の外周 全体に形成された圧力接続部であって、その外縁が該液 漏れ防止蓋の外縁よりも少なくとも1.4mmをこえて 内側になるように形成された圧力接続部;
- (a)該液漏れ防止蓋の全体を覆い、かつ該液漏れ防止蓋 の外側の該放出制御膜を覆うように設けられた感圧性粘 着剤層;及び(h)該粘着剤層を覆うように配置された剥 離フィルム;を含み、かつ(i)該剥離フィルムを該投与 デバイスから除去するときに該圧力接続部が破壊され、 該液漏れ防止蓋及び該液漏れ防止蓋と該剥離フィルムと 示す。)) を示し、Xは単結合、酸素原子、硫黄原子又 40 の間に存在する感圧性粘着剤層が剥離フイルムに粘着固 定された状態で除去され、かつそれ以外の感圧性粘着剤 層が放出制御膜に粘着固定された状態で投与デバイスに 残留することを特徴とする投与デバイスに貯蔵されてい る製剤。

【請求項2】 一般式(1)において、 [化3]



50 で示される基が、ベンゾフラニル、ベンズイミダゾリ

3

ル、インドリル、ベンゾチエニル、ベンゾチアゾリル、 ナフチル、及びテトラヒドロナフチルより選ばれる基で ある請求項1に記載の製剤。

【請求項3】 一般式(1)において、飽和又は不飽和 の5~6員環の複素環式基が、ヘテロ原子として1~2 個の窒素原子又は酸素原子を含む基である請求項1又は 請求項2 に記載の製剤。

【請求項4】 一般式(1)において、飽和又は不飽和 の5~6員環の複素環式基が、ピロリジニル基又はピペ リジル基である請求項2又は3に記載の製剤。

【請求項5】 以下の群より選ばれる化合物及び生理学 的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれ らの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を含む薬剤含 有液を含む請求項1に記載の製剤。

ピロリジニル) オキシ] フェニル] -3-(7-アミジ ノー2-ナフチル)プロピオン酸、(+)-2-[4-[((3S)-1-アセトイミドイル-3-ピロリジニ ル) オキシ] フェニル] -3-(7-アミジノ-2-ナ フチル)プロピオン酸、(2S)-2-[4-[((3 20 ルボニルグリシン、及びN-[N-4-[(1-アセト S) -1-アセトイミドイル-3-ピロリジニル) オキ シ] フェニル] -3-(7-アミジノ-2-ナフチル) プロピオン酸、(2R)-2-[4-[((3R)-1 -アセトイミドイル-3-ピロリジニル)オキシ]フェ ニル]-3-(7-アミジノ-2-ナフチル)プロピオ ン酸、2-[4-[(1-アセトイミドイル-4-ピペ リジル) オキシ] フェニル] -3-(7-アミジノ-2 -ナフチル)プロピオン酸、(+)-2-[4-[(1 -アセトイミドイル-4-ピペリジル) オキシ] フェニ ル]-3-(7-アミジノ-2-ナフチル)プロピオン 30 ナフチル)プロピオン酸 塩酸塩 5水和物、(+)-酸、2-[4-[(1-アセトイミドイル-4-ピペリ ジル) オキシ] フェニル] -3-(5-アミジノベンゾ [b] チェン-2-イル) プロピオン酸、2-[4-「((2S)-1-アセトイミドイル-2-ピロリジニ ル) メトキシ] フェニル] -3-(5-アミジノベンゾ [b] チエン-2-イル) プロピオン酸、(+)-2-リジニル)メトキシ]フェニル]-3-(5-アミジノ ベンゾ[b] チェン-2-イル) プロピオン酸、3-リジニル) オキシ] フェニル] -4-(5-アミジノベ ンゾ [b] チェン-2-イル) 酪酸、2-「4-[((3S)-1-アセトイミドイル-3-ピロリジニ ル) オキシ] フェニル] -3-(6-アミジノ-1-エ チル-2-インドリル)プロピオン酸、2-[4-[((3R)-1-アセトイミドイル-3-ピロリジニ ル) オキシ] フェニル] -3-(6-アミジノ-1-エ チル-2-インドリル)プロピオン酸、2-[4-[(1-アセトイミドイル-4-ピペリジル)オキシ]

ンドリル) プロピオン酸、N-[4-[(1-アセトイ ミドイルー4ーピペリジル)オキシ]フェニル]-N- $[(7-7 \le 5)/-2-t \ne 5)/-2$ チルスルファミド、エチル N - [N - 4 - [(1 - 7)]]セトイミドイルー4ーピペリジル)オキシ]フェニル] -N-[(7-アミジノ-2-ナフチル)メチル]スル ファモイル] カルバメート、4 - [N-4-[(l-ア セトイミドイルー4ーピペリジル)オキシ]フェニル] -N-[(7-アミジノ-2-ナフチル)メチル]スル 10 ファモイル] ベンゾイックアシッド、N-[4-[(1 -アセトイミドイル-4-ピペリジル)オキシ]フェニ ル] -N-[(7-アミジノ-2-ナフチル)メチル] スルファモイルアセティックアシッド、エチル N-[N-[4-[(1-アセトイミドイル-4-ピペリジ ル) オキシ] フェニル] -N-[(7-アミジノ-2-ナフチル) メチル] スルファモイル] グリシネート、N - [N-4-[(1-アセトイミドイル-4-ピペリジ ル) オキシ] フェニル] -N-[(7-アミジノ-2-ナフチル) メチル] スルファモイル] - N - エトキシカ イミドイル-4-ピペリジル)オキシ]フェニル]-N - [(7-アミジノ-2-ナフチル) メチル] スルファ モイル] グリシン。

【請求項6】 以下の群より選ばれる化合物及び生理学 的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれ らの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を含む薬剤含 有液を含む請求項1に記載の製剤。(25)-2-[4 [((3S) -1-アセトイミドイル-3-ピロリジ ニル) オキシ] フェニル] -3-(7-アミジノ-2-2-[4-[(1-アセトイミドイル-4-ピペリジ ル) オキシ] フェニル] -3-(7-アミジノ-2-ナ フチル)プロピオン酸 2 塩酸塩、(+)-2-[4-[((2S)-1-アセトイミドイル-2-ピロリジニ ル) メトキシ] フェニル] -3-(5-アミジノベンゾ [b] チエン-2-イル) プロピオン酸 2塩酸塩、エ チル N-[N-[4-[(1-アセトイミドイル-4 -ピペリジル)オキシ]フェニル]-N-[(7-アミ ジノ-2-ナフチル) メチル] スルファモイル] グリシ [4-[((3S)-1-アセトイミドイル-3-ピロ 40 ネート 2塩酸塩、及びN-[N-4-[(1-アセト イミドイル-4-ピペリジル)オキシ]フェニル]-N - 「(7-アミジノ-2-ナフチル)メチル]スルファ モイル] グリシン 2塩酸塩、N- [4-[(1-アセ トイミドイルー4ーピペリジル)オキシ]フェニル]ー N-[(7-アミジノ-2-ナフチル)メチル]スルフ ァモイルアセティックアシッド 2塩酸塩。

【請求項7】 (2S)-2-[4-[((3S)-1 -アセトイミドイル-3-ピロリジニル)オキシ]フェ ニル]-3-(7-アミジノ-2-ナフチル)プロピオ フェニル] -3-(6-アミジノ-1-エチル-2-イ 50 ン酸塩酸塩・5水和物を含む薬剤含有液を含む請求項1

5

に記載の製剤。

【請求項8】 液漏れ防止蓋に設けられる感圧性粘着剤 部がエチレン・酢酸ビニル共重合体を含む粘着剤により 形成された請求項1から請求項7のいずれか1項に記載 の製剤。

【請求項9】 圧力接続部外縁が該液漏れ防止蓋の外縁 よりも少なくとも2mm内側になるように形成された圧 力接続部である請求項1から請求項8のいずれか1項に 記載の投与デバイス。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、血液凝固抑制及び 血栓の予防及び治療剤として有用な薬剤を経皮的又は経 粘膜的に投与するための製剤に関する。

[0002]

【従来の技術】薬剤を含む液状の調製物を経皮的又は経 粘膜的に投与する方法の一つとして、貯蔵槽(薬物貯蔵 槽)、放出制御膜等を有する投与デバイス(以下、「リ ザーバー型製剤」ということもある。) が実用化されて (薬剤含有液)を貯蔵するための貯蔵槽を備えており、 一般的には、薬剤含有液に対して実質的に非透過性の支 持体フィルム(支持体層とも呼ばれる)、薬剤含有液を 皮膚面又は粘膜面に供給するための放出制御膜(薬剤放 出層とも呼ばれる)、製剤を皮膚又は粘膜面に接着する ための感圧性粘着剤層、及び感圧性粘着剤層を保護する ための剥離フィルムから構成される。薬剤含有液は支持 体フィルムと放出制御膜との間に形成された貯蔵槽に充 填されている。製剤の使用に際しては、剥離フィルムを はがし、感圧性粘着剤層を皮膚面又は粘膜面に接触させ 30 て製剤を固定し、薬剤放出層を皮膚面又は粘膜面に接触 させる。この状態を維持することにより、薬剤含有液が 貯蔵槽から薬剤放出層を通過して皮膚面又は粘膜面に至 り、薬剤が経皮的又は経粘膜的に体内に移行する。

【0003】リザーバー型の製剤として、皮膚又は粘膜 への活性剤の投与デバイス(特公平4-46592号公 報)及び活性薬剤を皮膚又は粘膜に投与するための装置 (特公平8-18976号公報)が提案されている。と れらの装置では、製剤の保存中における感圧性粘着剤層 と薬剤含有液との接触による悪影響を回避するため、剥 40 離可能なヒートシールによって薬剤貯蔵部の周囲にバリ アーが形成されており、薬剤含有液が感圧性粘着剤層に 移動できないようになっている(図3に特公平8-18 976号公報に記載の装置の実施態様を示した)。

【0004】しかしながら、特公平8-18976号公 報に記載されたリザーバー型製剤では、支持体フィルム 2と放出制御膜5とを固定するための熱癒着部9(永続 的ヒートシール)の半径が剥離性の熱癒着部13(剥離 性ヒートシール)の半径と同じであるために、熱癒着部

きてしまい、皮膚面又は粘膜面に製剤を適用する際に薬 剤含有液がこの部位から隙間11(貯蔵槽の外側に形成 される支持体フィルムと放出制御膜との非接着部位) に 浸入してしまい、薬剤含有液の適用面積が一定にならず 薬剤含有液の一部が無駄になってしまうという問題を有 していた。また、剥離性の熱癒着部13での気密性が不 良となり、薬剤含有液が保存中に漏出したり揮発したり するという問題があった。さらに、剥離性の熱癒着部1 3と永続的の熱癒着部9を放出制御膜に対して反対側に 10 同時に形成する際に剥離性熱癒着部の加工の制御が難し

【0005】一方、血液凝固抑制剤及び血栓の予防及び 治療剤として有用な芳香族アミジン誘導体類を含む経皮 吸収用の製剤が知られており(国際公開W〇99/33 458)、この薬剤をリザーバー型の投与デバイスによ り投与することについてこの刊行物に教示がある。ま た、上記薬剤を含む経粘膜投与用の医薬組成物も知られ ている(特開平11-189531号公報)。しかしな がら、この薬剤を経皮的又は経粘膜的に吸収させるため いる。リザーバー型の製剤は、薬剤を含む液状の調製物 20 の具体的なリザーバー型製剤はこれらの刊行物には記載 されていない。

く、不良品ができやすいという問題を有していた。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、血液 凝固抑制剤及び血栓の予防及び治療剤として有用な上記 の芳香族アミジン誘導体類を経皮吸収及び経粘膜吸収用 のリザーバー型製剤として提供することにある。より具 体的には、特公平8-18976号公報に記載されたリ ザーバー型製剤の投与デバイスの問題点を解決した投与 デバイスを用いて、上記薬剤を含む経皮吸収及び経粘膜 吸収用のリザーバー型製剤を提供することが本発明の課 題である。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者らは上記の課題 を解決した投与デバイス及び製剤を提供すべく鋭意研究 を行った。その結果、永続的な熱癒着部を覆うように、 ただし該熱癒着部よりも若干小さい大きさと形状を有す るように液漏れ防止蓋を放出制御膜に対して貯蔵槽とは 反対側に配置し、感圧性粘着剤を用いてその周縁部全体 を放出制御膜に対して圧力接続することにより、放出制 御膜を通過した薬剤含有液が液漏れ防止蓋と圧力接続部 により形成される空間内に閉じ込められ、感圧性粘着剤 層に接触せずに保存安定性を確保できることを見出し tc.

【0008】また、このような手段を採用することによ り、剥離フィルムを剥がしたときに感圧性粘着剤層が永 続的熱癒着部と重なるように露出し、永続的熱癒着部に 沿って皮膚又は粘膜への粘着が達成されるので、製剤の 適用中に薬剤含有液が隙間(貯蔵槽の外側に形成される 支持体フィルムと放出制御膜との非接着部位)に浸入し 9と感圧性粘着剤層7との間に粘着剤不塗工部12がで 50 ないことを見出した。さらに、剥離性の熱癒着部に替え

. .

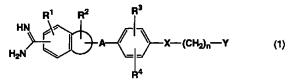
て特定の感圧性粘着剤を用いて圧力接続部を形成するととにより、加工の容易さと加工精度が大幅に改善され、液漏れや揮発などの気密不良の問題を回避できることを見出した。そして、これらの手段を採用した投与デバイスを用いることにより、血液凝固抑制剤及び血栓の予防及び治療剤として有用な上記の芳香族アミジン誘導体類を安全かつ効率的に経皮吸収及び経粘膜吸収させること*

*ができ、理想的なリザーバー型製剤として提供できることを見出した。本発明はこれらの知見を基にして完成されたものである。

【0009】すなわち、本発明は、経皮的又は経粘膜的 に薬剤を投与するための製剤であって、下記の一般式

(1):

[化4]



〔式中、R¹は水素原子又は低級アルコキシル基を示 し、R'は水素原子、低級アルキル基、低級アルコキシ ル基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、カル ボキシアルキル基又はアルコキシカルボニルアルキル基 を示し、R'は水素原子、カルボキシル基、アルコキシ カルボニル基、カルボキシアルキル基、アルコキシカル コキシカルボニルアルコキシル基を示し、R⁴は水素原 子、ハロゲン原子、アミノ基、シアノ基、ニトロ基、水 酸基、低級アルキル基又は低級アルコキシル基を示し、 nは0~4の数を示し、Aは1~2個のヒドロキシアル キル基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、カ ルボキシアルキル基若しくはアルコキシカルボニルアル キル基が置換していてもよい炭素数1~4のアルキレン 基又は式: -B-N(R')-で表わされる基 (式中、 Bは低級アルキレン基又はカルボニル基を示し、R'は 水素原子又は式-D-W-R°で表わされる基(式中、 Dは式:-C(=Z)-で表わされる基(式中、Zは酸 素原子又は硫黄原子を示す。)、式:-CO-CO-で 表わされる基、又はスルホニル基を示し、Wは単結合又 はNR'-で表わされる基(式中、R'は水素原子、カル バモイル基、低級アルコキシカルボニル基、モノー若し くはジー低級アルキルアミノカルボニル基、低級アルキ ルスルホニル基、モノー若しくはジー低級アルキルアミ ノチオカルボニル基、置換基を有していてもよい低級ア ルキル基又は置換基を有していてもよい低級アルカノイ ル基を示す。)を示し、R⁶は水酸基、低級アルコキシ ル基、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換 基を有していてもよいアリール基又は置換基を有してい てもよいヘテロアリール基を示す。) } を示し、Xは単 結合、酸素原子、硫黄原子又はカルボニル基を示し、Y は置換基を有していてもよい飽和若しくは不飽和の5~ 6員の複素環式基若しくは環状炭化水素基、置換基を有 していてもよいアミノ基又は置換基を有していてもよい アミノアルキル基を示し、

【化5】



ボキシアルキル基又はアルコキシカルボニルアルキル基 で表わされる基は、インドリル、ベンゾフラニル、ベンター・ロード で表わされる基は、インドリル、ベンゾフラニル、ベングチエニル、ベンズイミダゾリル、ベンズオキサゾリカルボニル基、カルボキシアルキル基、アルコキシカル ボニルアルキル基、カルボキシアルコキシル基又はアル 20 ル及びインダニルより選ばれる基を示す〕で表される化コキシカルボニルアルコキシル基を示し、R*は水素原子、ハロゲン原子、アミノ基、シアノ基、ニトロ基、水 大和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物酸基、低級アルキル基又は低級アルコキシル基を示し、 質を含む薬剤含有液が、下記の投与デバイス:

- (a)薬剤含有液に対して不透過性の支持体フィルム;
- (b)薬剤含有液が透過可能な放出制御膜;
- (c)該支持体フィルムと該放出制御膜とを接続するための熱癒着部であって、複数の周回する熱癒着部:
- (d)該支持体フィルム、該放出制御膜、及び最内側の該 熱癒着部で形成され、薬剤含有液を貯蔵するための貯蔵 30 槽:
 - (e) 該貯蔵槽からの該放出制御膜を通過した薬剤含有液の拡散を防止するための液漏れ防止蓋であって、その外縁が最内側の該熱癒着部の外縁よりも少なくとも内側となり、かつその外縁部全体が最内側の該熱癒着部に重なるような形状を有し、該放出制御膜に対して該貯蔵槽とは逆側に配置されており、該放出制御膜に圧着密封するための感圧性粘着剤部がその周縁部全体に設けられた液漏れ防止蓋:

(f)該液漏れ防止蓋と該放出制御膜とを容易に剥離可能 0 な状態で圧着密封することにより該液漏れ防止蓋の外周 全体に形成された圧力接続部であって、その外縁が該液 漏れ防止蓋の外縁よりも少なくとも1.4 mmをこえて 内側になるように形成された圧力接続部;

(q)該液漏れ防止蓋の全体を覆い、かつ該液漏れ防止蓋の外側の該放出制御膜を覆うように設けられた感圧性粘着剤層;及び(h)該粘着剤層を覆うように配置された剥離フィルム;を含み、かつ(i)該剥離フィルムを該投与デバイスから除去するときに該圧力接続部が破壊され、該液漏れ防止蓋及び該液漏れ防止蓋と該剥離フィルムと

50 の間に存在する感圧性粘着剤層が剥離フイルムに粘着固

定された状態で除去され、かつそれ以外の感圧性粘着剤 層が放出制御膜に粘着固定された状態で投与デバイスに 残留することを特徴とする投与デバイスに貯蔵されてい る製剤を提供するものである。

【0010】本発明の好ましい態様によれば、一般式 (1) において。

【化6】



で示される基が、ベンゾフラニル、ベンズイミダゾリ ル、インドリル、ベンゾチエニル、ベンゾチアゾリル、 ナフチル、及びテトラヒドロナフチルより選ばれる基で ある上記の製剤;一般式(I)において、飽和又は不飽 和の5~6員環の複素環式基が、ヘテロ原子として1~ 2個の窒素原子又は酸素原子を含む基である上記の製 剤;及び一般式(1)において、飽和又は不飽和の5~ 6員環の複素環式基が、ピロリジニル基又はピペリジル 基である上記の製剤が提供される。

【0011】さらに好ましい態様によれば、以下の群よ 20 -アセトイミドイルー4-ピペリジル)オキシ]フェニ り選ばれる化合物及び生理学的に許容されるその塩、並 びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群か ら選ばれる物質を含む薬剤含有液を含む上記の製剤: 2-[4-[((3S)-1-アセトイミドイル-3-ピロリジニル)オキシ]フェニル]-3-(7-アミジ ノ-2-ナフチル)プロピオン酸、(+)-2-[4-[((3S)-1-アセトイミドイル-3-ピロリジニ ル) オキシ] フェニル] -3-(7-アミジノ-2-ナ フチル)プロピオン酸、(2S)-2-[4-[((3 $[x_1] = [x_2] - [x_3] - [x_4] - [x_$ プロピオン酸、(2R)-2-[4-[((3R)-1 -アセトイミドイル-3-ピロリジニル)オキシ]フェ ニル]-3-(7-アミジノ-2-ナフチル)プロピオ ン酸、2-[4-[(1-アセトイミドイル-4-ピペ リジル) オキシ] フェニル] -3-(7-アミジノ-2 -ナフチル)プロピオン酸、(+)-2-[4-[(] -アセトイミドイル-4-ピペリジル)オキシ]フェニ ル] -3-(7-アミジノ-2-ナフチル) プロピオン 酸、2-[4-[(1-アセトイミドイル-4-ピペリ 40 ジル) オキシ] フェニル] -3-(5-アミジノベンゾ [b] チエン-2-イル) プロピオン酸、2-[4-[((25)-1-アセトイミドイル-2-ピロリジニ ル) メトキシ] フェニル] -3-(5-アミジノベンゾ [b] チエン-2-イル) プロピオン酸、(+)-2-リジニル)メトキシ]フェニル]-3-(5-アミジノ ベンゾ[b]チエン-2-イル)プロピオン酸、3-

ンゾ[b] チエン-2-イル) 酪酸、2-[4-[((3S)-1-アセトイミドイル-3-ピロリジニ ル) オキシ] フェニル] -3-(6-アミジノ-1-エ チル-2-インドリル)プロピオン酸、2-[4-[((3R)-1-アセトイミドイル-3-ピロリジニ ル)オキシ]フェニル]-3-(6-アミジノ-1-エ チル-2-インドリル)プロピオン酸、2-[4-[(1-アセトイミドイル-4-ピペリジル)オキシ] フェニル] -3-(6-アミジノ-1-エチル-2-イ 10 ンドリル)プロピオン酸、N-[4-[(1-アセトイ ミドイルー4ーピペリジル)オキシ]フェニル]-N- $[(7-r \le 5)/-2-t \ge 5)/-2$ チルスルファミド、エチル N - [N - 4 - [(1 - 7)]]セトイミドイルー4ーピペリジル)オキシ]フェニル] -N-[(7-アミジノ-2-ナフチル)メチル]スル ファモイル] カルバメート、4 - [N-4-[(1-ア セトイミドイルー4ーピペリジル)オキシ]フェニル] -N-[(7-アミジノ-2-ナフチル)メチル]スル ファモイル]ベンゾイックアシッド、N-[4-[(1 [n] - N - [(7 - 7 ミジノ - 2 - ナフチル) メチル]スルファモイルアセティックアシッド、エチル N-[N-[4-[(1-アセトイミドイル-4-ピペリジ ル) オキシ] フェニル] -N-[(7-アミジノ-2-ナフチル) メチル] スルファモイル] グリシネート、N - [N-4-[(1-アセトイミドイル-4-ピペリジ ル) オキシ] フェニル] -N-[(7-アミジノ-2-ナフチル)メチル]スルファモイル]-N-エトキシカ ルボニルグリシン、及びN-[N-4-[(1-アセト -[(7-アミジノ-2-ナフチル)メチル]スルファ モイル] グリシン;

【0012】以下の群より選ばれる化合物及び生理学的 に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれら の溶媒和物からなる群から選ばれる物質を含む薬剤含有 液を含む上記の製剤:

(2S) - 2 - [4 - [((3S) - 1 - 7t + 1)]イルー3-ピロリジニル)オキシ]フェニル]-3-(7-アミジノ-2-ナフチル)プロピオン酸 塩酸塩 5水和物、(+)-2-[4-[(1-アセトイミド イル-4-ピペリジル)オキシ]フェニル]-3-(7 -アミジノ-2-ナフチル)プロピオン酸 2塩酸塩、 ルー2-ピロリジニル) メトキシ] フェニル] -3-(5-アミジノベンゾ[b] チエン-2-イル) プロピ オン酸 2 塩酸塩、エチル N-[N-[4-[(1-アセトイミドイルー4ーピペリジル)オキシ]フェニ $[N - [(7 - \gamma \in \mathcal{Y}) - 2 - \tau \cap \mathcal{Y}]]$ スルファモイル] グリシネート 2塩酸塩、及びN-リジニル)オキシ]フェニル]ー4ー(5ーアミジノベ 50 [N-4-[(1-アセトイミドイル-4ーピペリジ

ル) オキシ] フェニル] -N-[(7-アミジノ-2-ナフチル)メチル]スルファモイル]グリシン 2塩酸 塩、N- [4- [(1-アセトイミドイル-4-ピペリ **゙ジル) オキシ] フェニル] -N-[(7-アミジノ-2** -ナフチル)メチル]スルファモイルアセティックアシ ッド 2塩酸塩が提供される。また、これらの製剤にお いて、液漏れ防止蓋に設けられる感圧性粘着剤部がエチ レン・酢酸ビニル共重合体を含む粘着剤により形成され た上記の製剤も好ましい態様として本発明により提供さ れる。

[0013]

【発明の実施の形態】本発明の製剤の有効成分である上 記式(1)で表される化合物及び生理学的に許容される その塩は、血液凝固第X因子を阻害し、血液凝固抑制剤 及び血栓の予防治療剤として有用であることが知られて いる(特開平5-208946号公報及び国際公開W○ 96/16940号公報)。

【0014】上記一般式(I)において、低級アルキル 基としては、炭素数1~6の直鎖状、分枝状又は環状の てはメチル基、エチル基、プロビル基、イソプロビル 基、ブチル基、第二級ブチル基、第三級ブチル基、ペン チル基、ヘキシル基、シクロプロピル基、シクロブチル 基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等を挙げると とができる。

【0015】なお、低級アルキル基は置換基を有してい てもよく、低級アルキル基に置換し得る基としては、ハ ロゲン原子、カルボキシル基、カルバモイル基、アミノ 基、シアノ基、ニトロ基、低級アルカノイル基、低級ア しくはジー低級アルキルアミノ基、アリール基、アラル キルオキシ基、アリールオキシ基、メルカプト基、低級 アルキルチオ基、低級アルキチオカルボニル基、水酸 基、カルバモイル基、モノー若しくはジー低級アルキル アミノカルボニル基等を挙げることができる。

【0016】低級アルコキシル基としては、炭素数1~ 6のものを挙げることができ、具体例としてはメトキシ ル基、エトキシル基、プロポキシル基、イソプロポキシ ル基、ブトキシル基、第二級ブトキシル基及び第三級ブ トキシル基等を挙げることができる。アルコキシカルボ 40 ヘキシルプロビル基等を挙げることができる。 ニル基としては、メトキシカルボニル基、エトキシカル ボニル基、プロポキシカルボニル基、ブトキシカルボニ ル基等を挙げることができる。カルボキシアルキル基と しては、カルボキシメチル基、カルボキシエチル基、カ ルボキシプロピル基等を挙げることができる。

【0017】アルコキシカルボニルアルキル基として は、メトキシカルボニルメチル基、エトキシカルボニル メチル基、プロポキシカルボニルメチル基、メトキシカ ルボニルエチル基、エトキシカルボニルエチル基、メト キシカルボニルプロビル基、エトキシカルボニルプロビ 50 基等を挙げることができる。また、ジアルキルアミノチ

ル基等を挙げることができる。カルボキシアルコキシル 基としては、カルボキシメトキシル基、カルボキシエト キシル基、カルボキシプロボキシル基等を挙げることが でき、アルコキシカルボニルアルコキシル基としては、 メトキシカルボニルメトキシル基、エトキシカルボニル メトキシル基、プロポキシカルボニルメトキシル基、メ トキシカルボニルエトキシル基、エトキシカルボニルエ トキシル基等を挙げることができる。ヒドロキシアルキ ル基としては、ヒドロキシメチル基、ヒドロキシエチル 10 基、ヒドロキシプロピル基、ヒドロキシブチル基等を挙 げることができる。炭素数1~4のアルキレン基として は、メチレン基、エチレン基、トリメチレン基、テトラ メチレン基等を挙げることができる。

【0018】モノー若しくはジー低級アルキルアミノカ ルボニル基としては、モノー低級アルキルアミノカルボ ニル基として、メチルアミノカルボニル基、エチルアミ ノカルボニル基、プロピルアミノカルボニル基、イソプ ロピルアミノカルボニル基、ブチルアミノカルボニル 基、イソブチルアミノカルボニル基、ペンチルアミノカ アルキル基のいずれをも挙げることができ、具体例とし 20 ルボニル基、イソペンチルアミノカルボニル基、ヘキシ ルアミノカルボニル基、イソヘキシルアミノカルボニル 基等を挙げることができる。また、ジアルキルアミノカ ルボニル基として、ジメチルアミノカルボニル基、ジエ チルアミノカルボニル基、ジプロピルアミノカルボニル 基、ジイソプロピルアミノカルボニル基、ジブチルアミ ノカルボニル基、ジベンチルアミノカルボニル基等の低 級アルキル基でジ置換された対称型のジアルキルアミノ カルボニル基、並びに、エチルメチルアミノカルボニル 基、メチルプロピルアミノカルボニル基、エチルプロピ ルコキシル基、低級アルコキシカルボニル基、モノー若 30 ルアミノカルボニル基、ブチルメチルアミノカルボニル 基、ブチルエチルアミノカルボニル基、ブチルプロビル アミノカルボニル基等の相異なる低級アルキル基でジ置 換された非対称型のジアルキルアミノカルボニル基を挙 げることができる。

> 【0019】低級アルキルスルホニル基としては、メチ ルスルホニル基、エチルスルホニル基、プロビルスルホ ニル基、イソプロピルスルホニル基、ブチルスルホニル 基、イソブチルスルホニル基、ペンチルスルホニル基、 イソペンチルスルホニル基、ヘキシルプロピル基、イソ

> 【0020】モノー若しくはジー低級アルキルアミノチ オカルボニル基としては、モノー低級アルキルアミノチ オカルボニル基として、メチルアミノチオカルボニル 基、エチルアミノチオカルボニル基、プロピルアミノチ オカルボニル基、イソプロピルアミノチオカルボニル 基、ブチルアミノチオカルボニル基、イソブチルアミノ チオカルボニル基、ペンチルアミノチオカルボニル基、 イソペンチルアミノチオカルボニル基、ヘキシルアミノ チオカルボニル基、イソヘキシルアミノチオカルボニル

オカルボニル基として、ジメチルアミノチオカルボニル 基、ジエチルアミノチオカルボニル基、ジプロピルアミ ノチオカルボニル基、ジイソプロビルアミノチオカルボ ニル基、ジブチルアミノチオカルボニル基、ジベンチル アミノチオカルボニル基等の低級アルキル基でジ置換さ れた対称型のジアルキルアミノチオカルボニル基、並び に、エチルメチルアミノチオカルボニル基、メチルプロ ピルアミノチオカルボニル基、エチルプロピルアミノチ オカルボニル基、ブチルメチルアミノチオカルボニル ピルアミノチオカルボニル基等の相異なる低級アルキル 基でジ置換された非対称型のジアルキルアミノチオカル ボニル基を挙げることができる。

【0021】低級アルカノイル基としては、ホルミル 基、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、イソブ チリル基、バレリル基、イソバレリル基、ピバロイル 基、ヘキサノイル基等を挙げることができ、好ましく は、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基であり、 更に好ましくはアセチル基、プロピオニル基である。低 級アルカノイル基は置換基を有していてもよい。

【0022】なお、低級アルカノイル基に置換し得る基 としては、ハロゲン原子、カルボキシル基、カルバモイ ル基、アミノ基、シアノ基、ニトロ基、低級アルカノイ ル基、低級アルコキシル基、低級アルコキシカルボニル 基、モノー若しくはジー低級アルキルアミノ基、アリー ル基、アラルキルオキシ基、アリールオキシ基、メルカ プト基、低級アルキルチオ基、低級アルキチオカルボニ、 ル基、水酸基、カルバモイル基、モノー若しくはジー低 級アルキルアミノカルボニル基等を挙げることができ る。

【0023】アリール基としては、フェニル基、ナフチ ル基、ビフェニル基、アントリル基等を挙げることがで き、アリール基は置換基を有していてもよい。ヘテロア リール基としては、フリル基、チェニル基、ピロリル 基、イミダゾリル基、ピラゾリル基、イソチアゾリル 基、イソキサゾリル基、ピリジル基、ピリミジニル基、 キノリル基、イソキノリル基、キナゾリニル基、キノリ ジニル基、キノキサリニル基、シンノリニル基、ベンズ イミダゾリル基、イミダゾピリジル基、ベンゾフラニル 基、ナフチリジニル基、1,2-ベンゾイソキサゾリル 40 基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、オキ サゾロピリジル基、イソチアゾロピリジル基、ベンゾチ エニル基等を挙げることができ、好ましくは、フリル 基、チエニル基、ピロリル基、イミダゾリル基、ピリジ ル基等を挙げることができ、ヘテロアリール基は置換基 を有していてもよい。

【0024】なお、これらのアリール基又はヘテロアリ ール基に置換し得る基としては、ハロゲン原子、カルボ キシル基、アミノ基、シアノ基、ニトロ基、水酸基、低 級アルコキシ基、低級アルコキシカルボニル基、モノー 50 在するが、これらの光学異性体、立体異性体及びこれら

若しくはジー低級アルキルアミノ基、低級アルカノイル 基、置換基を有していてもよい低級アルキル基を挙げる ことができる。

【0025】また、飽和若しくは不飽和の5~6員の複 素環式基としては、ヘテロ原子として1~2個の窒素原 子又は酸素原子を含む複素環式基が好ましい。このよう な複素環の具体例としてはピロリジン、ピペリジン、イ ミダゾリン、ピペラジン、テトラヒドロフラン、ヘキサ ヒドロピリミジン、ピロール、イミダゾール、ピラジ 基、ブチルエチルアミノチオカルボニル基、ブチルプロ 10 ン、ピロリジノン、ピペリジノン、モルホリン等を挙げ ることができる。中でも、ピロリジン及びピペリジンが 好ましい。また、飽和若しくは不飽和の環状炭化水素基 としては、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等を挙 げることができる。また、アミノアルキル基としては、 アミノメチル基、アミノエチル基、アミノプロピル基等 を挙げることができる。

> 【0026】複素環式基又は環状炭化水素基は置換基を 有していてもよく、これらの複素環式基又は環状炭化水 素基に置換し得る基としては低級アルキル基、低級アル 20 カノイル基、カルバモイル基、モノアルキルカルバモイ ル基、ジアルキルカルバモイル基、ホルムイミドイル 基、アルカノイミドイル基、ベンズイミドイル基、カル ボキシル基、アルコキシカルボニル基、カルボキシアル キル基、アルキルカルボニルアルキル基、アミノアルキ ル基、アルカノイルアミノ基、アルカノイルアミノアル キル基、イミノ基、アルコキシカルボニルイミノ基等を 挙げることができる。

> 【0027】また、アミノ基又はアミノアルキル基のア ミノ部分に置換し得る基としては、低級アルキル基、ピ 30 ロリジニル基、ピラジル基、カルバモイル基、モノアル キルカルバモイル基、ジアルキルカルバモイル基、低級 アルカノイル基、ホルムイミドイル基、アルカノイミド イル基、ベンズイミドイル基、アルコキシカルボニル基 等を挙げることができる。なお、ここで示したアルキル 基、アルコキシル基、アルカノイル基等の基、及び各置 換基中のアルキル部分、アルコキシル部分、アルカノイ ル部分等の炭素数は1~6が好ましい。

[0028] 【化7】

で示される基としては、ベンゾフラニル、ベンズイミダ ゾリル、インドリル、ベンゾチエニル、ベンゾチアゾリ ル、ナフチル及びテトラヒドロナフチルより選ばれる基 が好ましい。

【0029】上記一般式(1)で表わされる化合物に は、不斉炭素原子が存在することがあり、その場合、不 斉炭素原子に基づく光学異性体あるいは立体異性体が存 の混合物のいずれを本発明の製剤に含まれる薬剤含有液 の調製に用いてもよい。また、上記一般式(1)で表さ れる化合物又は生理学的に許容されるその塩のほか、そ れらの水和物又はそれらの溶媒和物を本発明の製剤に含 まれる薬剤含有液の調製に用いてもよい。

【0030】本発明の製剤に含まれる薬剤含有液を調製 するために好適に用いられる物質として、下記の化合物 及び生理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和 物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を 挙げることができる。

2-[4-[((3S)-1-アセトイミドイル-3-ピロリジニル)オキシ]フェニル]-3-(7-アミジ ノ-2-ナフチル) プロピオン酸、(+)-2-[4-[((3S)-1-rv+1+r)-3-ru+1+r)(7-7) (1) (7-フチル)プロピオン酸、(2S)-2-[4-[((3 S) -1-アセトイミドイル-3-ピロリジニル) オキ [5] フェニル] [-3] - [5] (7 - アミジノ [-2] - ナフチル) プロピオン酸、(2R)-2-[4-[((3R)-1 -アセトイミドイル-3-ピロリジニル)オキシ]フェ 20 ニル]-3-(7-アミジノ-2-ナフチル)プロピオ ン酸、2-[4-[(1-アセトイミドイル-4-ピペ リジル) オキシ] フェニル] -3-(7-アミジノ-2 -ナフチル) プロピオン酸、(+)-2-[4-[(1 -アセトイミドイル-4-ピペリジル)オキシ]フェニ ル] -3-(7-アミジノ-2-ナフチル) プロピオン 酸、2-[4-[(1-アセトイミドイル-4-ピペリ ジル)オキシ]フェニル]-3-(5-アミジノベンゾ [b] チエン-2-イル) プロピオン酸、2-[4-ル) メロキシ] フェニル] -3-(5-アミジノベンゾ [b] チエン-2-イル) プロピオン酸、(+)-2-リジニル)メトキシ]フェニル]-3-(5-アミジノ ベンゾ [b] チェン-2-イル) プロピオン酸、3-[4-[((3S)-1-アセトイミドイル-3-ピロ リジニル)オキシ]フェニル]-4-(5-アミジノベ ンゾ [b] チエン-2-イル) 酪酸、2-[4-[((3S)-1-アセトイミドイル-3-ピロリジニ ル) オキシ] フェニル] -3-(6-アミジノ-1-x-40-[(1-アセトイミドイル-4-ピベリジル) オキチル-2-インドリル)プロピオン酸、2-[4-[((3R)-1-アセトイミドイル-3-ピロリジニ ル) オキシ] フェニル] -3-(6-アミジノ-1-エ チル-2-インドリル)プロピオン酸、2-[4-[(1-アセトイミドイル-4-ピペリジニル)オキ シ] フェニル] -3-(6-アミジノ-1-エチル-2 - インドリル) プロピオン酸、N-[4-[(1-アセ トイミドイルー4ーピペリジル)オキシ]フェニル]ー -メチルスルファミド、エチル N-[N-4-[(1 50 -1-アセトイミドイル-2-ピロリジニル)メトキ

-アセトイミドイル-4-ピペリジル)オキシ]フェニ [-N-[(7-r)] + (2-r)] + (3-r)スルファモイル] カルバメート、4-[N-4-[(1 -アセトイミドイル-4-ピペリジル)オキシ]フェニ [n] - N - [(7 - T = 5) / (7 - T = 5) /スルファモイル] ベンゾイックアシッド、N-[4-[(1-アセトイミドイル-4-ピペリジル)オキシ] フェニル]-N-[(7-アミジノ-2-ナフチル)メ チル] スルファモイルアセティックアシッド、エチル 10 N- [N- [4- [(1-アセトイミドイル-4-ピペ リジル)オキシ]フェニル]-N-[(7-アミジノー 2-ナフチル) メチル] スルファモイル] グリシネー ト、N-[N-4-[(1-アセトイミドイル-4-ピ ペリジル) オキシ] フェニル] - N - [(7-アミジノ -2-ナフチル) メチル] スルファモイル] -N-エト キシカルボニルグリシン、及び、N-[N-4-[(1 -アセトイミドイル-4-ピペリジル)オキシ]フェニ [-N-[(7-r)] = N-[(7-r)] = N-[(7-r)]スルファモイル〕グリシン。

【0031】本発明の製剤に含まれる薬剤含有液を調製 するために特に好適に使用される物質として、以下の化 合物及び生理学的に許容されるその塩、並びにそれらの 水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物 質を挙げることができる。

イルー3-ピロリジニル)オキシ]フェニル]-3-(7-アミジノ-2-ナフチル)プロピオン酸、(+) - 2 - [4 - [(1 - アセトイミドイル - 4 - ピペリジ ル) オキシ] フェニル] -3-(7-アミジノ-2-ナ S) -1-アセトイミドイル-2-ピロリジニル) メト キシ] フェニル] -3-(5-アミジノベンゾ[b] チ エン-2-イル)プロピオン酸、エチル N-「N-「4-「(1-アセトイミドイル-4-ピペリジル)オ キシ] フェニル] - N - [(7-アミジノ-2-ナフチ ル) メチル] スルファモイル] グリシネート、N - [N -4-[(1-アセトイミドイル-4-ピペリジル)オ キシ] フェニル] - N - [(7 - アミジノ - 2 - ナフチ ル) メチル] スルファモイル] グリシン、及びN-[4 シ] フェニル] -N-[(7-アミジノ-2-ナフチ ル) メチル] スルファモイルアセティックアシッド。 【0032】さらには、(2S)-2-[4-[((3 S) -1-アセトイミドイル-3-ピロリジニル) オキ $[x_1]$ フェニル] $[x_2]$ $[x_3]$ $[x_4]$ $[x_4]$ プロピオン酸 塩酸塩 5水和物、(+)-2-[4-[(1-アセトイミドイル-4-ピペリジル)オキシ] フェニル] -3-(7-アミジノ-2-ナフチル)プロ ピオン酸 2塩酸塩、(+)-2-[4-[((2S)

シ] フェニル] -3-(5-アミジノベンゾ[b] チエ ン-2-イル) プロピオン酸 2塩酸塩、エチル N-[N-[4-[(1-アセトイミドイル-4-ピペリジ ル)オキシ]フェニル] - N - [(7-アミジノ-2-ナフチル) メチル] スルファモイル] グリシネート 2 塩酸塩、N-[N-4-[(1-アセトイミドイル-4 -ピペリジル)オキシ]フェニル]-N-[(7-アミ ジノ-2-ナフチル) メチル] スルファモイル] グリシ ン2塩酸塩、及びN-[4-[(1-アセトイミドイル アミジノ-2-ナフチル)メチル]スルファモイルアセ ティックアシッド 2塩酸塩、も本発明の製剤に含まれ る薬剤含有液を調製するために好適に使用される。

[0033] これらのうち、(2S) -2-[4-[((3S)-1-アセトイミドイル-3-ピロリジニ ル)オキシ]フェニル]-3-(7-アミジノ-2-ナ フチル)プロピオン酸 塩酸塩 5水和物は、本発明の製 剤に含まれる薬剤含有液の調製に特に好適に用いられ る。

デバイスの実施形態につき、図1及び図2を参照しつつ 説明するが、本発明の製剤は、この特定の投与デバイス を用いるものに限定されることはない。図1には本発明 に好適に用いられる投与デバイス 1 の拡大断面図を示 す。投与デバイス1は、支持体フィルム2、放出制御膜 5、感圧性粘着剤層7、及び剥離フィルム8の積層体と して構成されている。支持体フィルム2は薬剤含有液4 に対して不透過性であり、薬剤含有液4が漏出しない部 材で形成されている。放出制御膜5は薬剤含有液に対し て透過性であり、薬剤含有液が放出制御膜から滲出して 皮膚面又は粘膜面に到達できるような部材で形成されて いる。

【0035】熱癒着部9は複数の周回するトラック(通 常はリング状のトラック)として形成されており、通常 は同心円状に適宜の間隔で、トラックが適宜の幅(例え ぱシール幅が数ミリメートル程度、好ましくは2~6m m、より好ましくは2.5~4.5mm程度)を有する ように形成されている。この熱癒着部9は永続的ヒート シールとも呼ばれる場合があり、薬剤含有液がその熱癒 着部から漏出しないように、該支持体フィルム2と放出 40 制御膜5とを完全に固着できるように形成されている。 支持体フィルム2には逆コップ状のくぼみ(通常は直径 10~50mm程度、容量が0.1~1mL程度)が設 けられており、最も内側の熱癒着部9 a により支持体フ ィルム2と放出制御膜5との間の空隙として薬剤含有液 4を貯蔵するための貯蔵槽3が形成されている。

【0036】液漏れ防止蓋6は、貯蔵槽3から放出制御 膜5を通過した薬剤含有液の拡散を防止できるように、 最内側の熱癒着部9aを覆うことができるように該熱癒 着部の外周とほぼ一致するように、ただしそれよりも若 50 された圧力接続部10の内縁を形成する円の半径は、リ

干小さくなるような形状と大きさで、通常は円盤状に形 成される。液漏れ防止蓋6の外縁は、最内側の熱癒着部 9 a の外縁よりも少なくとも内側、好ましくは約0.0 5mm内側、より好ましくは1mm内側となるように、 かつその外縁部全体は最内側の該熱癒着部9 a に重なる ような形状と大きさを有している。液漏れ防止蓋6は、 通常は、最内側の熱癒着部9aの外縁を形成する円の半 径よりも1mm程度小さい半径を有する円盤状に形成さ れる。そして、液漏れ防止蓋6は、放出制御膜5に対し -4-ピペリジル)オキシ]フェニル]-N-[(7- 10 て該貯蔵槽とは逆側に、放出制御膜5に接するように配 置されている。

【0037】液漏れ防止蓋6を放出制御膜5に圧着密封 するために、液漏れ防止蓋6の周縁部全体には感圧性粘 着剤部6 bが設けられている。液漏れ防止蓋6は、薬剤 含有液に対して不透過性の薄層フィルム6aと、該薄層 フィルム6aの全体を覆うのに十分な大きさで、かつ薄 層フィルム6aよりも若干大きめの薄層フィルム6cと を感圧性粘着剤を用いて積層することにより形成されて おり、薄層フィルム6 cの全体に粘着剤を塗布し、塗工 【0034】本発明の製剤に用いるための好ましい投与 20 された粘着剤の上に薄層フィルム6aを載せて圧着する ことにより、薄層フィルム6aの外縁から数ミリメート ル程度の幅を有するように薄層フィルム6 c の周縁部全 体に感圧性粘着部6 b が形成されている。 感圧性粘着部 6bは、通常は2~5mm程度、好ましくは3mm程度 の幅を有するように通常はリング状に形成されており、 その内縁が最内側の熱癒着部9 a の内縁と重なるように 形成される。通常は、リング状に形成された感圧性粘着 部6 bの内縁を形成する円の半径は、リング状に形成さ れた最内側の熱癒着部9 a の内縁を形成する円の半径と 一致しており、感圧性粘着部6 b の外縁を形成する円の 半径は、最内側の熱癒着部9 a の外縁を形成する円の半 径よりも約1mm程度小さい。

> 【0038】圧力接続部10は、液漏れ防止蓋6と放出 制御膜5とを感圧性粘着部6bにおいて容易に剥離可能 な状態となるように圧着密封することに液漏れ防止蓋6 の周縁部全体に形成されており、液漏れ防止蓋6を放出 制御膜5に剥離可能な状態で固定するとともに、薬剤含 有液が液漏れ防止蓋の外縁を越えて感圧性粘着剤層7に 滲出しないようにバリアーとして作用している。圧力接 続部10は通常は感圧性粘着部6bに沿って適宜の幅を 有するように通常はリング状に形成され、感圧性粘着部 6 b よりも狭い幅となるように、通常は0.4~0.8 mm程度、好ましくは0.6mm程度の幅となるように 形成される。また、圧力接続部10の外縁は、液漏れ防 止蓋6を剥離フィルム8とともに剥離できるように、液 漏れ防止蓋6の外縁よりも少なくとも1.4mmをこえ て内側になるように形成されており、好ましくは2mm 内側になるように、より好ましくは2~2.5mm程度 内側になるように形成される。通常は、リング状に形成

ング状に形成された最内側の熱癒着部9aの内縁を形成 する円の半径と一致しており、圧力接続部10の外縁を 形成する円の半径は、貯蔵槽の大きさに応じて適宜選択 できる。貯蔵槽3から放出制御膜5を通過した薬剤含有 液4は、薄層フィルム6aと放出制御膜5との間のわず かな空隙に閉じ込められ、圧力接続部10を越えて感圧 性粘着剤層7と接触することはない。

19

【0039】感圧性粘着剤層7は、液漏れ防止蓋6の全 体とその周囲の放出制御膜5を覆うような十分な大きさ を有するように液漏れ防止蓋6及び放出制御膜5の表面 10 に積層されており、さらに感圧性粘着剤層7には薬剤含 有液に対して不透過性の部材からなる剥離フィルム8が 積層されている。剥離フィルム8を投与デバイス1から 除去するときには、圧力接続部10が破壊され、液漏れ 防止蓋6(薄層フィルム6a及び薄層フィルム6cとそ の間に配置された感圧性粘着剤層からなる積層体)と剥 離フィルム8との間に存在する感圧性粘着剤層7a及び 液漏れ防止蓋6が剥離フイルム8に粘着固定された状態 で除去される。感圧性粘着剤層7のうち、液漏れ防止蓋 6の周囲に設けられていた感圧性粘着剤層7bは放出制 20 ~2.5mm程度内側になるように形成される。通常 御膜5に粘着固定された状態で通常はリング状に放出デ バイス1に残留する。このように剥離フィルム8を除去 した状態で、皮膚面又は粘膜面に感圧性粘着剤層7bを 接触させ、投与デバイス1を固定する。薬剤含有液は放 出制御膜5を通って皮膚面又は粘膜面に至り、経皮的又 は経粘膜的に体内に吸収される。

【0040】図2は、本発明の製剤に好適に用いられる 投与デバイス2の拡大断面図である。 投与デバイス2 に おいて、支持体フィルム2、貯蔵槽3、放出制御膜5、 感圧性粘着剤層7、及び剥離フィルム8は投与デバイス 30 1と同じである。投与デバイス2では、液漏れ防止蓋6 は薄層フィルム6cで構成されている。この薄層フィル ム6 cは、貯蔵槽3から放出制御膜5を通過した薬剤含 有液の拡散を防止することができるように、最内側の熱 癒着部9 a の外縁に概ね一致するように、ただしそれよ りも若干小さめの大きさと形状になっている。薄層フィ ルム6 c の外縁は、最内側の熱癒着部 9 a の外縁よりも 少なくとも内側、好ましくは0.05mm内側、より好 ましくは1mm内側となるように、かつその外縁部全体 は最内側の該熱癒着部9aに重なるような形状と大きさ 40 を有しており、通常は、最内側の熱癒着部の外縁を形成 する円の半径よりも1mm程度小さい外縁を有する円盤 状に形成されている。そして、この薄層フィルム6cは 放出制御膜5に対して貯蔵槽とは逆側に配置されてい る。また、液漏れ防止蓋として作用する薄層フィルム6 cを放出制御膜5に圧着密封するために、薄層フィルム 6 cの周縁部全体には適宜の幅を有するように、通常は リング状の感圧性粘着剤部6bが設けられている。感圧 性粘着部6 bは、通常は2~5 mm程度、好ましくは3 mm程度の幅を有するように形成されており、最も内側 50 フィルムを好適に用いることができる。支持体フィルム

の熱癒着部9aと重なるように形成される。通常は、リ ング状に形成された感圧性粘着部6 b の内縁を形成する 円の半径は、リング状に形成された最内側の熱癒着部9 aの内縁を形成する円の半径と一致しており、感圧性粘 着部6bの外縁を形成する円の半径は、最内側の熱癒着 部9aの外縁を形成する円の半径よりも約1mm程度小 さい。

【0041】圧力接続部10は、液漏れ防止蓋として作 用する薄層フィルム6cと放出制御膜5とを感圧性粘着 部6 bにおいて圧着密封することにより薄層フィルム6 cの周縁部全体に適宜の幅を有するように、一般的には リング状に形成されており、薄層フィルム6cを放出制 御膜5に剥離可能な状態で固定するとともに、薬剤含有 液が液漏れ防止蓋の外縁を越えて感圧性粘着剤層7に滲 出しないように作用している。圧力接続部10の外縁 は、薄層フィルム6 cを剥離フィルム8とともに剥離で きるように、薄層フィルム6 cの外縁よりも少なくとも 1. 4 mmをこえて内側になるように形成されており、 好ましくは2mm内側になるように、より好ましくは2 は、リング状に形成された圧力接続部10の内縁を形成 する円の半径は、リング状に形成された最内側の熱癒着 部9 a の内縁を形成する円の半径と一致しており、圧力 接続部10の外縁を形成する円の半径は、貯蔵槽の大き さに応じて適宜選択可能である。 貯蔵槽3から放出制御 膜5を通過した薬剤含有液4は、薄層フィルム6 aと放 出制御膜5とにより形成される空隙に閉じ込められてお り、圧力接続部を越えて感圧性粘着剤層7と接触すると とはない。

【0042】剥離フィルム8を投与デバイス1から除去 するときには、圧力接続部10が破壊され、液漏れ防止 蓋として作用する薄層フィルム6 a、感圧性粘着剤部6 b、及び剥離フィルム8と薄層フィルム6cとの間に存 在する感圧性粘着剤層7aが剥離フイルム8に粘着固定 された状態で除去される。感圧性粘着剤層7のうち、液 漏れ防止蓋6の周囲に設けられていた感圧性粘着剤層7 bは放出制御膜5に粘着固定された状態で通常はリング 状に放出デバイス1に残留する。このように剥離フィル ム8を除去した状態で、皮膚面又は粘膜面に感圧性粘着 剤層7bを接触させ、投与デバイス1を固定する。薬剤 含有液は放出制御膜5を通って皮膚面又は粘膜面に至 り、経皮的又は経粘膜的に体内に吸収される。

【0043】支持体フィルムとしては、薬剤含有液が実 質的に不透過性であればその部材は特に限定されず、ポ チエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、ポリエチ レンビニルアセテート、ポリエチレンテレフタレートな どの適宜の髙分子からなるフィルム状の支持体フィルム やアルミニウムなどを用いることができる。例えば、ポ リエチレンーポリ塩化ビニリデンーポリエチレンの積層

に形成される貯蔵槽は当業者に周知の方法で容易に形成 することができ、例えば成型シール機などを用いて金型 成型により形成することが可能である。

【0044】放出制御膜としては、適宜の速度で薬物含 有液を透過できるものであればその種類は特に限定され ないが、例えば多孔性のフィルムなどを用いることがで き、エチレン-酢酸ビニル共重合体、ポリカーボネー ト、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリウレタン、ポ リエチレンテレフタレートなどのフィルムを用いること ができる。多孔性又は非多孔性のいずれのフィルムを用 10 が、一般に外用剤として用いられる溶媒や経皮・経粘膜 いてもよいが、多孔性フィルムを用いることが好まし く、より具体的には、多孔質ポリエチレンフィルムなど が好適である。

【0045】液漏れ防止蓋を形成する部材は薬物含有液 に対して実質的に不透過性であれば特に限定されない が、例えば、ポチエチレン、ポリプロピレン、ポリエス テル、ポリエチレンビニルアセテート、ポリエチレンテ レフタレートなどの適宜の高分子からなるフィルムを用 いることができる。例えば、ポリエステルフィルムを積 は、例えば、アルミニウム、セルロース、ポリエステ ル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテト ラフタレートなどのフィルムを用いることができる。 【0046】液漏れ防止蓋上に感圧性粘着部を形成する ための粘着剤としては、エチレン・酢酸ビニル共重合

体、天然ゴム、スチレンーイソプレンースチレンブロッ ク共重合体、スチレンーブタジエンースチレンブロック 共重合体、ポリイソブチレン、アクリル酸エステル共重 合体、メタクリル酸エステル共重合体、シリコン粘着剤 などの感圧性粘着剤が挙げられ、これらのうちエチレン ・酢酸ビニル共重合体を含む粘着剤が好適である。この 粘着剤は、エチレン・酢酸ビニル共重合体樹脂から調製 され、市販品としてはトヨメルトH‐079Bなどを入 手できる。感圧性粘着剤層は、皮膚面や粘膜面に投与デ バイスを固定できる粘着剤として慣用の粘着剤から適宜 選択可能である。例えば、アクリル酸エステル重合体、 カルボキシメチルセルロースナトリウム、ポリイソブテ ン、ポリイソブチレン、スチレン-イソプレン-スチレ ンブロック共重合体、天然ゴム、ビニルエーテル共重合 体、ポリアクリル酸ナトリウム、ポリジメチルシロキサ 40 ン、メタクリル酸エステル重合体などをベースポリマー とする感圧性粘着剤を用いることができる。これらのう

【0047】薬剤含有液の形態は、経皮吸収用又は経粘 膜吸収用の製剤として適する液状又はゲル状(半固形 状)の形態であれば特に限定されることはない。本明細 書において用いられる「薬物含有液」という用語は、半 固形状の形態を排除するものと解釈してはならない。薬 物含有液として、通常は、水溶液又はグリセリンなどの 非水溶液、又はエタノール含有水溶液など、適宜の液状 50 で、直径18 mm、容量約0.4 mLの逆コップ状のくぼみを

ち、ポリイソブチレン系の感圧性粘着剤が好ましい。

形態の薬剤含有液を用いることができる。薬剤含有液に 含まれる薬剤の濃度も特に限定されず、当業者が適宜選 択可能である。薬剤含有液に調製方法も特に限定され ず、その形態に応じて、当業者に周知・慣用の調製方法 を採用することができる。薬剤含有液の調製にあたって は、1種又は2種以上の製剤用添加物を用いることがで きるが、それらの必要性及び種類は、製剤形態の種類に 応じて当業者が適宜選択することが可能である。

【0048】薬剤含有液の調製には、特に限定されない 吸収促進剤を用いることができる。例えば、イソプロパ ノール、エタノール、ベンジルアルコール、ノナノー ル、デカノール、ドデカノール等のアルコール類、グリ セリン、ポリエチレングリコール、プロピレングリコー ル、ブチレングリコール、等の多価アルコール、n-へ プタン、n-ノナン等の高級アルカン、カプリル酸、カ プリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、オレイン酸等の 高級脂肪酸、モノカプリル酸グリセリン、モノカプリン 酸グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル等の高級脂肪 層したフィルムなどが好適である。剥離フィルムとして 20 酸エステル、1-メントール、メントン、等のテルペン 類、ラウリル硫酸ナトリウム等のアルキル硫酸エステル 類、ラウリルジメチルアミンオキシド等のアルキルアミ ンオキシド類、ドデシルジメチルアミノ酢酸等のカルボ キシベタイン類、乳酸、クエン酸、酒石酸、等のオキシ カルボン酸、N, N-ジメチルアセトアミド、2-ピロ リドン、N-オクチル-2-ピロリドン、N-メチルー 2-ピロリドン等のアミド類等が挙げられる。

> 【0049】また、その他、ゼラチン、メチルセルロー ス、エチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、 ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメ チルセルロース、ポリアクリル酸ポリビニルアルコー ル、ポリビニルピロリドンなどの水溶性高分子;ワセリ ン、流動パラフィンなどの油性基剤;防腐剤;着色剤; 乳化剤;保存剤などを製剤用添加剤として用いることが できるが、これらに限定されることはない。

> 【0050】なお、本発明の製剤に用いられる投与デバ イスの形状は特に限定されず、例えば円形、楕円形、多 角形などのいずれの形状でもよく、好ましくは円形の形 状である。投与デバイスの寸法も特に限定されないが、 薬物を放出する面の面積が例えば2~200 cm'の範 囲であることが望まれる。また、貯蔵槽の形状は、薬物 含有液を保持できるものであれば特に限定されないが、 例えば円柱状、多角柱、多角錐等のいずれでもよい。 [0051]

【実施例】参考例1

図1に示す製剤を製造した。成形シール機を用いて、ボ リエチレン-ボリ塩化ビニリデン-ボリエチレンで積層さ れた支持体フィルム (バリアロン CX-26、厚み64µm、 旭化成工業株式会社)を圧力5 kgf/cm²、金型温度45℃

作製し、そこに上記のエタノール/水混合液(エタノー ル83容量%) 0.4 mLを注入し、その上にポリエチレン 多孔質の放出制御膜(ハイボアN-710、孔径0.05 μm、厚 み25μm、旭化成工業株式会社)をかぶせ、圧力5 kgf/c ㎡、温度140℃で同心円状に3重の熱癒着(最内側円:内 径20mm、外径28 mm、シール幅4 mm)をさせた。さら に、直径26 mm、厚み100μmのフィルム(ポリエステ ル、PET10011、リンテック株式会社)上にエチレン・酢 酸ビニル共重合体樹脂接着剤が全面塗膏(20 g/m²)さ れ、かつその中心部に直径20mm、厚み16μmの薄層フィ ルム (ポリエステル、E5100、東洋紡績株式会社) が積 層された液漏れ防止蓋の接着剤面を放出制御膜側にして 置き、圧力5 kqf/cm²でリング状(内径20 mm、外径21.2 mm、シール幅0.6 mm) に圧着させた。

【0052】ポリイソブチレン系粘着剤として、VISTAN EX MML-100 (トーネックス株式会社)、ハイモール4H (日本石油化学株式会社)、ESCOREZ 1202U(トーネック ス株式会社)を溶剤のn-ヘプタンに混合溶解させ、塗膏 乾燥機(LABDRYER Mathis)を用いて、200μmの厚みで シリコン処理されたポリエステル剥離ライナーに塗膏 し、乾燥温度50℃で10分間乾燥した後、シリコン処理さ れた剥離紙で接着剤面を覆い、80μmの厚みのポリイソ ブチレン系粘着剤を得た。塗膏乾燥して得られたポリイ ソブチレン系粘着剤を圧力5 kgf/cm² で薬液漏れ防止蓋 の上に圧着し、最後に、直径40 mmに裁断し、参考例1 の製剤を製造した。

【0053】実施例1

(2S) -2- [4- [((3S) -1-アセトイミド イル-3-ピロリジニル)オキシ]フェニル]-3-5水和物を5重量部、カプリン酸1.5重量部、ノナノ ール1.5重量部、ベンジルアルコール10重量部、無 水エタノール60重量部、精製水24重量部を混合して* *薬物含有液を調製した。この薬物含有液を用い、その他 は参考例1と同様にして本発明の製剤を製造した。

【0054】比較例1

エチレン・酢酸ビニル共重合体樹脂粘着剤が塗膏された ポリエステルフィルムを用いる代りに、ポリエステルフ ィルムを用いてこのフィルムと放出膜制御膜及び支持体 フィルムを接着した以外は実施例1と同様の方法で投与 デバイスを製造した。

【0055】比較例2

10 エチレン・酢酸ビニル共重合体樹脂粘着剤が塗膏された ポリエステルフィルムを用いる代りに、アルミ蒸着ポリ エステルーポリエチレン積層フィルムを用い、ヒートシ ールによりこのフィルムと放出制御膜及び支持体フィル ムを接着した以外は実施例1と同様の方法で投与デバイ スを製造した。

【0056】比較例3

液漏れ防止蓋に用いるフィルムの大きさを直径26 mmフ ィルムの代りに直径25 mmのフィルム用いた以外は実施 例1と同様の方法で投与デバイスを製造した。

20 【0057】比較例4

液漏れ防止蓋に用いるフィルムの大きさを直径26 mmフ ィルムの代りに直径29 mmのフィルム用いた以外は実施 例1と同様の方法で投与デバイスを製造した。

【0058】試験例1:密封性試験

エタノール/水混合液等を封入した各製剤を40℃(相対 湿度6%) 恒温室に保存し、その重量変化及び薬物含有 量を経時的に測定することで、投与デバイスの密封性を 試験した。各デバイスの上には20 g分銅を乗せ、30分以 上液が漏れないことを確認した後試験に用いた。結果を (7-アミジノ-2-ナフチル)プロピオン酸 塩酸塩 30 表1に示す。表中、経時的重量変化を重量減少率(%) 平均値で記載した。

[0059]

【表1】

B	参考例1	実施例1	比較例1	比較例2
0	0	0	0	0
1	0. 2	0. 3	60	1. 0
2	0. 9	0. 5	95	3. 3
3	2. 1	0. 8	95	5. 0
7	2. 8	1. 0	95	8. 2
14	2. 9	1. 3	95	18. 9
30	3. 1	2. 0	95	31.5

重量減少率(%):平均值

【0060】試験例2:剥離性

液漏れ防止蓋に用いるフィルムの大きさを変えた各デバ イスを用い、フィルム剥離性を調べた。剥離フィルムを デバイスから除去する際に、同時に液漏れ防止蓋及び液 漏れ防止蓋の直下にある感圧性粘着剤層が除去されるか 否かを判定対象として官能試験により判定を行った。結 果を表2に示す。表中、液漏れ防止蓋の大きさによる剥 離性評価をn=10の結果として示す。

[0061]

【表2】

25			26
デバイス	薬液漏れ防止蓋	非接着部	剝離性
	の大きさ	(剥離しろ)	
実施例 1	直径26mm	2. 4 mm	適 :容易に剥離することができる
比較例3	直径25mm	1. 4 mm	不適:素液漏れ防止蓋が剥がれない

【0062】試験例3:薬剤含有液の感圧性粘着剤層へ の滲出

生体(皮膚)に各デバイスを貼付適用した時、比較例4 の製剤は薬剤含有液が永続的ヒートシール部付近の隙間 10 5 に移行してしまうのに対し、参考例1の製剤及び本発明 の製剤 (実施例1) では薬剤含有液が感圧性粘着剤層へ 滲出することがなく、一定適用面積を維持していた。 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の製剤に使用される投与デバイスの一 態様(投与デバイス1)の拡大断面図である。図中、 (A)は保存状態、(B)は剥離した状態を示す。

【図2】 本発明の製剤に使用される投与デバイスの一 態様(投与デバイス2)の拡大断面図である。図中、 (A)は保存状態、(B)は剥離した状態を示す。

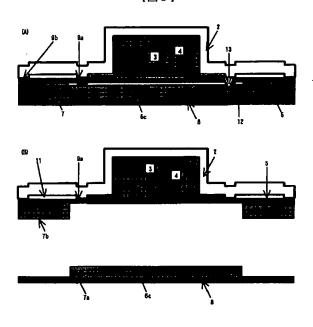
【図3】 従来技術の製剤の実施態様の拡大断面図であ る。図中、(A)は保存状態、(B)は剥離した状態を示す。 【符号の説明】

投与デバイス

- * 2 支持体フィルム
 - 3 貯蔵槽
 - 薬剤含有液 4
- 放出制御膜
- 液漏れ防止蓋
 - 6a 薄層フィルム
 - 6 b 感圧性粘着剤部
 - 6 c 薄層フィルム
 - 7 感圧性粘着剤層
 - 7 a 剥離フィルムとともに除去される感圧性粘着剤層
 - 7 b 投与デバイスに残留する感圧性粘着剤層
 - 8 剥離フィルム
 - 9 熱癒着部
- 20 9a 最内側の熱癒着部
 - 9 b 内側から第二番目の熱癒着部
 - 10 圧力接続部
 - 11 隙間
- 12 粘着剤不塗工部

【図1】 【図2】 6a

【図3】



フロントページの続き

(51) Int .Cl .7

識別記号

A 6 1 K 31/4535 A 6 1 P 7/02

(72)発明者 杉崎 良樹

埼玉県春日部市南栄町8番地1 埼玉第一 製薬株式会社内

(72)発明者 水 英雄

埼玉県春日部市南栄町8番地1 埼玉第一 製薬株式会社内 FΙ

A 6 1 K 31/4535

A 6 1 P 7/02

(72)発明者 是永 和子

埼玉県春日部市南栄町8番地1 埼玉第一 製薬株式会社内

F ターム(参考) 4C076 AA73 AA74 AA81 AA94 BB31

CC11 DD37 DD41 EE05 EE07

テーマコード(参考)

4C086 AA01 AA02 BC07 BC21 GA03

GA07 MA16 MA32 NA10 ZA54

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:			
☐ BLACK BORDERS			
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES			
☐ FADED TEXT OR DRAWING			
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING			
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES			
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS			
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS			
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT			
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY			
Потупр			

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.